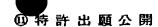
⑩日本国特許庁(JP)



◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−9325

@Int.Cl.5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月17日

G 02 F 1/1337

520

8806-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

液晶性高分子の配向方法

创特 顧 平1-143596

20出 類 平1(1989)6月6日

⑩発明者 滝□

康 之

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

個発明者 飯田

重樹

神奈川県川崎市中原区小杉町 2 - 228

你発明者 费 岡

武裕

神奈川県横浜市中区本牧元町58-179

の出 顧 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

⑪出 顋 人 日本石油株式会社

東京都港区西新橋1丁目3番12号

四代 理 人 弁理士 池浦 敏明

外1名

明 知 書

1. 発明の名称

液晶性高分子の配向方法

2. 特許請求の範囲

(1) 延伸高分子フィルム上にサーモトロピック被 品性を示す高分子化合物の溶液を強率し乾燥させ た後、この被品性高分子が液晶相を呈する温度で 熱処理を行なうことを特徴とする液晶性高分子の 配向方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は被晶性高分子の配向方法に関し、群しくは、光の飼料機能を有し、光エレクトロニクス等の分野で好適に用いられる高度に配向された被晶性高分子の製造方法に関する。

·〔促来技術〕

被品材料をデバイスとして利用するためには、一般には、液晶を一定の配列に並べてやる(配向)必要があるが、この分子配向は、電傷、磁傷、せん斯力あるいは界面などの外傷の影響により変化

する。そして、この配向変化に由来する光制御機 能を利用して、各種オプトエレクトロニクス用途 への応用展開がなされている。

被品には高分子のものと低分子のものとに大別されるが、前者(高分子被品)の場合、被品の配向状態を固定化することによって、これらの機能を固定化した状態で用いられるところに大きな特徴があり、後者の低分子被品とは異なった領域での応用が固られている。例えば、低分子被品用配向膜(特開昭61-42618号公報に記載)、非線形光学来子(特開昭62-201419号公報に記載)、円留光フィルター及びノッチフィルター(特開昭60-191203号公報に記載)、光メモリー(特開昭62-66980号公報に記載)、光メモリー(特開昭62-66980号公報に記載)などへの応用があげられ、これらを実施するには、所選の分子配向を高度に制御する必要がある。

ところで、低分子被品の配向状態を配向膜を用いて制御する方法は確立されており、ツイステッドネマティック型あるいはスーパーツイステッドネマティック型被品ディスプレイの基本技術にな

っている。ところが、高(られた倒域内では、ネマチック・スメクチック又はコレステリックのいずれのタイプであっても、低分子被晶が振りのオーダーパラメーターをもって配向する技術(例えば、ずりかかを与える方法は、観場やの外力を与える方法によったのでは大変である。のであったり、水平配向は耐なえたにもののであったり、水平配向に対象の不可能であったり、水平配向に対象の不可能であったり、水平配向に対象の不可能である。即ち、高分子被よびである。とれを固定化する技術は確立しているとはいが繋いのが実情である。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は基板に対して平行でしかもドメイン分割もなく、基板に平行な断内で一様な方向に配向した故島性高分子薄膜の製造方法の提供を目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明の被晶性高分子の配向方法は、延伸高分

ポリアリレート、ポリエチレンナフタレート、ポ リプチレンテレフタシート、ポリエーテルエーテ ルケトン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ カーボネート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニリデ ン、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーチ ルイミド、アセチルセルロース、ポリビニルアル コールなどがあげられる。これら延伸高分子フィ ルムの延伸倍率は、プラスチックの材質に依存す るため、一概にいえないが、一般的には1.5~5、 好ましくは2~4である。また、延伸は一軸延伸及 び二輪偏延伸のいずれかが好ましく、より好まし くは一軸亜仲である。これら延伸プラスチックフ ィルムの厚さも特に限定されないが、生産性の観 点から、5m以上好ましくは20~300mの範囲のも のである。なお、こうした延伸プラスチックフィ ルムは被晶性高分子を配向させる温度において十 分な機械的強度をもつ必要があり、また、必要に 応じてこれら重伸プラスチックフィルムは他のフ ィルムと独層されていてもかまわない。

一方、ここで用いられる被晶性高分子は、サー

子フィルム面にサーモトロピック被品性を示す高分子化合物の被膜(高分子化合物の強 標)を密着させた後、この液晶性高分子が被晶相を呈する 数度で熱処理を行なうことを特徴としている。

以下に、本発明の方法をさらに詳細に説明すると、本発明方法は延伸プラスチックフィルム上に被操性高分子膜を塗布等の方法で形成後、この被晶性高分子が被晶相を呈する温度範囲に保持し配向を完結させるようにしている。

ここで用いられる延伸プラスチックフィルムの 代表例としては、ポリエチレンテレフタレート。

モトロピック性を示すものであればよく、これの 被膜を郵伸プラスチックフィルム上に塗布するに は、液晶性高分子が減動性を持つガラス転移点以 上の温度で直接塗布する方法、または、被晶性高 分子を溶媒に溶解させ溶液として塗布する方法が あるが、膜厚の均一性の点で後者が特に有利であ

液晶性高分子溶液調製用の閉媒としては、用いる被晶性高分子の種類、重合度などによっても異なるが、クロロホルム、ジクロロエタン、テラクロロエタン、トリクロロベンゼンなどのハロゲン化炭化水素;これらハロゲン化炭化水素とファインので、クロロフェノール、クレゾールなイン・カーのこのでは、ジメチルホルムアミド、ジメチルアとド、ジメチルスルホキド、ジメチルントン性低性溶媒;テトラヒドラフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒などが適宜選択される。なお、溶媒は液晶性高分子を溶解される。なお、溶媒は液晶性高分子を溶解される。ことは勿論であるが、延伸プラスチックフ

ィルムを常像させないものを選ぶことが必要である。

被品性高分子溶液の濃度は、飽布方法、被品性 高分子の粘性などにより異なるが、5~50重量%の 範囲で使用され、好ましくは10~30重量%の範囲で 使用される。飽布方法としては、スピンコート法、 ロールコート法、グラビアコート法、ディッピン グ法などが採用できる。独布後、溶媒を乾燥によ り除去し、所定温度で所定時間熱処理して、モノ ドメインな液晶配向を完成させる。

本発明方法を行なう際には、被晶性高分子被膜の片面のみを延伸高分子フィルムと接触させて、配向させる方法が採られるのが選ましい。 南面を延伸高分子フィルムの関面に被晶性高分子被膜を接触させたり、 他の配向処理を施した基板と延伸高分子フィルムとに接触させたりすることも考えられるが、そうする高分子被晶特有の高粘性のため、分子の十分な配列(配向)が行なわれにくい。

液晶性高分子を配列させるときの程度は、液晶 性高分子のガラス転移点以上の程度である。配向

本発明方法で対象とされる被晶性高分子はサーモトロピック性を示すものであるが、其体的には、ポリエステル、ポリエステルアミド、ポリカーポネート、ポリエーテルなど主領に被晶性残器を有する主願型液晶性高分子

-(H¹-X²)--(A¹-X⁰)-

`x⁴,x⁶:-000-,-00NH-,-000-,-0-等

-Pt-Pt-C00-Pt-, -Pt-R=CI-Pt- 等

 $\underline{A}^{2}:-(CR_{n})_{\overline{H}}$, $-(CR_{n}CR_{n}O)_{\overline{H}}$, $-(CR_{n}CR_{n}O)_{\overline{H}}$, CR_{n}

-CIL-ĈI-(CIL); , -ĈI-(CIL); **

(低し、Phはフェニレン基、))

-N=N-又は-K=N-であり、≠は不変炭素原子、nは ↓ 0 0

は0~18の整数を表わす。)

高分子プラスチックフィルム上で被品状態において十分な配向を得るための必要な時間は、ポリマーの組成、分子量によって異なり一概にはいえないが、10秒から2時間の範囲が好ましい。10秒より短い場合は配向が不十分となる。

及び、下配構造式

 $A^{\mu}: -(CH_{\mu})_{\Pi}$, $-(CH_{\mu}CH_{\mu}O)_{\Pi}$, $-(CHCH_{\mu}O)_{\Pi}$ \$

(但し、Rはアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基又はシアノ基であり、nは0-18の整数を表わす。)

を有するビニル系高分子、ポリシロキサン等が代

表例としてあげられる。

この被晶状態で配向した被晶性高分子膜は、ガラス転移点以下の温度に冷却することにより、配向状態を固定化することができる。

冷却速度は特に制限されず、加熱雰囲気からガラス転移点以下の雰囲気に移すだけで良い。

被晶性高分子の腰厚は、100m以下の範囲が好ましく、特に50m以下であることがより好ましい。100m以上であると、均一な配向を得るのが困難となる。

本発明になる液晶性高分子薄膜付基板を室監付近で用い、かつ、液晶性高分子の最大の特徴である配向固定化一寸なわち液晶状態の配向状態をガラス転移点以下に冷却することにより固定化するーを行なって用いる場合、液晶性高分子のガラス転移点は、30で以上であることが好ましい。ガラス転移が30でより低い場合には、室監付近で使用すると、固定化された液晶構造が変化する場合があり、好ましくない。

実施例1

厚さ約100mの東レ社製一輪延伸ポリエステルフィルム(商品名:ルミラーU20)上に下記式

(ガラス転移温度44℃ ネマティック⇔等方相液体転移温度150℃⁾

で表わされるネマティック相を有する被晶性高分子(ラセミ体)の20重量5テトラクロロエタン溶液をスピンコート法により独布し、70℃で乾燥して、膜厚約4mの被膜を形成した。この試料を130℃で30分熱処理を行なった。この試料は、全面(10 cm × 10 cm)にわたって透明均一で、ディスクリネーション等配向欠陥はみられなかった。また、同様に作製した2 cm × 2 cm の懐少試料片をメトラー社製ホットステージPP82を用い、130℃に保ったままクロスニコル下の偏光複数観察を行なったところ、基根延伸軸と観光板透過軸または吸収輪がある、基根延伸軸と観光板透過軸または吸収輪がある。

以上のようにして得られた配向した被晶性高分子膜は、そのまま用いられてもよいし、保護のために透明プラスチックの保護層が取けられてもよい。また、何光板などの他の光学素子と組み合わせた形で使用されてもかまわない。

〔実施例〕

水に突竜側を示すが、本発明方法は、これら限 定されないのはいうまでもないことである。

板延伸軸と平行に配向していることが確認された。 また、この得られた試料を宝温にまで冷却した ところ、被品相とほぼ内等の配向が固定されてい ることが同じく個光顕微鏡観機から確認された。

実施例2

厚さ約25mの延伸ポリエーテルエーテルケトンフィルム(三井東圧社製 TALPA 2000)を基板として用いたほかは、実施例1と同様に、被品性高分子被膜を形成した。得られた被品性高分子は、実施例1と同様に、すぐれた配向性を示した。

実施例3

実施例1の被晶性高分子に、同じ構造で光学話性な被晶性高分子を5重量5添加した被晶性高分子の20重量5のテトラクロロエタン溶液を用いたほかは、実施例1と同様にして配向した液晶性高分子を作製した。

このものは、被晶状態で透明、均一で無欠陥であり、衝光解析の結果、基板上では、基板の延伸 方向に平行に配向し、厚み方向に約150° ねじれた コレステリックプラナー構造をとっていることが

1平3-9325 (5)

確認された。また、この得られた液晶性高分子を 室温に冷却しても上記構造はほぼ維持されている のが認められた。

実施例4

被晶性高分子として下記式

で表わされるネマティック相を有する被晶性高分子を用い、これを1.1.2.2-テトラクロロエタンに 溶解して15重量3溶液を顕製した。

実施例2と同様にポリエーテルエーテルケトン フィルムを基板として、この上に上記落板をスピ ンコート法で塗布したのち70℃で乾燥した。

続いて、この試料を空気恒温槽中で190℃で5分 関熱処理した。この試料は透明、均一で、ディス クリネーション等配向欠陥はまったくみられなか った。

試料を室温に冷却し配向固定化を行なったところ、 誤序は約1.1 pmであり完全透明で平滑なフィ

ルムであった。このフィルムをクロスニコルにした船光観微観で観察したところ、基板のラピング方向と偏光板の透過輪が一致したところで、暗視野が観察され、欠陥はまったく観察されなかった。 【発明の効果】

> 特許出額人 株式会社 リ コ ー (ロか1名) 代 選 人 弁理士 准緒敏明 (ほか1名)

手機補正書

平成2年 8月 14日



特許庁長官 植松 散 殿

- 1. 事件の表示
 - 平成1年特許顯第143596号
- 2、 発明の名称

液晶性高分子の配向方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出題人

住 所 東京都大田区中島込1丁目3番6号

名 称 (674) 株式会社 リ コ ー(ほかし名)

代表者 抵 田 広

4. 化 理 人 〒151

住 所 東京都設谷区代々木1丁目58番10号

第一西脇ピル113号

氏名 (7450) 弁理士 池 油 飲 明

電話 (370) 2533 番

- 5. 補正命令の日付 自 発
- 6. 補正により増加する請求項の数 0
- 7. 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」

8. 補正の内容

本顧明細費中において以下のとおり補正を行います。

- 第10頁下から第9行の「-Ph=Ph-R」を、「-Ph-Ph-R」 に訂正します。
- (2) 第15頁第6行の構造式